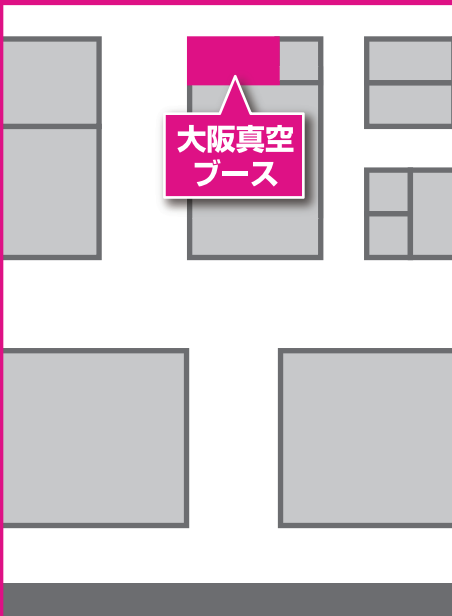


SEMICON[®] JAPAN

つかめ、未来をつくれ、時代を。

大阪真空ブース位置は 東4ホール 4333 です



大阪真空
ブース



広がる真空用途 広げる製品群

会期 2023年12月13日(水)~15日(金)10:00~17:00 会場 東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟

約70年の歴史を刻む真空機器メーカー

当展示会では、半導体製造工程(スパッタリング・エッチング・露光・イオン注入・検査工程等)に必要なターボ分子ポンプとドライ真空ポンプを紹介いたします。中でも当社主力製品である反応生成物対策型磁気軸受形ターボ分子ポンプ: TGkine4200MI-B、極低振動磁気軸受形ターボ分子ポンプ: TG420MLと省エネ型ドライ真空ポンプER100D等、真空環境づくりに役立つ当社の豊富なラインアップをご紹介します。



広い製品群を持ち、 広い産業分野で活躍する大阪真空

【半導体業界研究イベント】未来COLLEGE@SEMICON2023に出展いたします。
是非お立ち寄りください。 ← ブースNo.7945

大阪真空ブース詳細

- 製品特徴や用途等を示したパネルで当社の製品仕様を具体的にご覧頂けます。
- 真空環境作り、真空製品・真空装置の選定は当社ブースで相談できます。
- ターボ分子ポンプ、ドライポンプ、高真空アングルバルブの実機を展示いたします。

実機展示製品
反応生成物対策型磁気軸受型ターボ分子ポンプ(一体型): TGkine4200MI-B
磁気軸受形ターボ分子ポンプ・コントローラ: TGkine3404M-R-TC0331M
極低振動磁気軸受形ターボ分子ポンプ: TG420ML
省エネ型ドライ真空ポンプ: ER100D
空冷式ドライ真空ポンプ: FRO60D
高真空アングルバルブ(手動式、空圧式)

※実機は展示予定のものとなっております。展示製品を変更する場合がございますのでご了承下さい。

当ブースにコチラのご案内状をお持ち下さいました
お客様限定に挽きたてのコーヒーをご進呈!!

美味しいコーヒーを当ブースにてご賞味ください!!

